

III. OTRAS DISPOSICIONES

UNIVERSIDADES

7154 *Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Innovación en Arquitectura: Tecnología y Diseño.*

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 28 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por los que se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados y una vez recibida la evaluación favorable de la Agencia Andaluza del Conocimiento a las modificaciones presentadas del plan de estudios del título de Máster Universitario en Innovación en Arquitectura: Tecnología y Diseño por la Universidad de Sevilla,

Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 del Real Decreto 1393/2007 anteriormente citado, ha resuelto ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios del título de Máster Universitario en Innovación en Arquitectura: Tecnología y Diseño por la Universidad de Sevilla que queda estructurado según consta en el Anexo a esta Resolución.

Sevilla, 31 de mayo de 2017.–El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo

ANEXO

PLAN DE ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN
EN ARQUITECTURA: TECNOLOGÍA Y DISEÑO POR LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA**Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura**

Centros de Impartición: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia

Tipo de materia		Créditos
O	Obligatorias	40
T	Trabajo Fin de Máster	20
Total		60

Estructura de las enseñanzas por módulos

Módulo	Asignatura	Carácter	Créditos
Módulo I.	Arquitectura e Innovación: Antecedentes.	O	5
Módulo II.	Arquitectura e Innovación: Modelos.	O	8
Módulo III.	Materialidad. El Proyecto de Arquitectura como Búsqueda de Soluciones a partir del Conocimiento de las Tecnologías.	O	15
Módulo IV.	BIM: Integración Transversal de Tareas. Procedimientos de Predicción, Modelización y Prototipado.	O	12
Módulo V.	Trabajo Fin de Máster.	T	20